

Warszawa, 20.01.2014r.

dr inż. Władysław Moniuk

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

Tel.: 22 825 85 64

e-mail: W.Moniuk@ichip.pw.edu.pl

**Centralna Komisja
ds. Stopni i Tytułów**

Pl. Defilad 1 (PKiN)

00-901 Warszawa

Wniosek

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego z obszaru dziedziny nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria chemiczna

zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. Jako Radę Naukową, przed którą może zostać przeprowadzone postępowanie habilitacyjne proponuję Radę Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Oświadczam, że nie wnoszę o przeprowadzenie głosowania komisji habilitacyjnej w trybie tajnym oraz przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1. Kopię dokumentu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych.
2. Autoreferat w języku polskim i angielskim.
3. Wykaz dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i angielskim.
4. Opis osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę wniosku habilitacyjnego w języku polskim i angielskim.
5. Wykaz prac stanowiących jednotematyczny cykl publikacji w języku polskim i angielskim.
6. Oświadczenia odnośnie udziału współautorów we wspólnych publikacjach w języku polskim i angielskim.
7. Kopie prac stanowiących jednotematyczny cykl publikacji.
8. Elektroniczna kopię powyższych dokumentów.

Z poważaniem

